

2023年3月13日
株式会社フェローテックホールディングス

各位

(株) フェローテックホールディングス
熊本県大津町の生産新拠点で3月2日(木)に地鎮祭を実施
～半導体製造装置向け部材、サービスの事業展開を準備中(2024年5月竣工予定)～



当社熊本県大津町半導体関連部材工場新拠点用地の様子

3月2日に実施された地鎮祭の様子(中央は賀社長)

(株) フェローテックホールディングス(所在地:東京都中央区、代表者:賀 賢漢(以下「当社」))は、中長期で半導体産業の投資が活発化し、需要拡大が見込める「九州シリコンアイランド」の中心となる熊本県の大津町に半導体製造装置向け部材・サービスの生産新拠点(住所:熊本県菊池郡大津町杉水一ノ迫 2985 番1)を構築する予定です。2023年3月2日(木)に生産新拠点用地にて、地鎮祭を執り行いましたのでご案内いたします。当日は、当社の賀賢漢代表取締役社長(以下、「賀社長」と言います。)を始めとする弊社関係者、熊本県関係者、大津町関係者、その他ゼネコン関係者、メディア関係者などが参列いたしました。

賀社長から参列者の皆様に対し、熊本新拠点において半導体製造装置向け部材である「石英製品」(22年3月期連結売上高:212億円(全社売上高の15.8%))、および「装置部品洗浄サービス」(同売上高:96億円(同7.2%))事業を展開する旨、及び下記スケジュールについてご説明差し上げました。

■熊本新拠点における今後のスケジュール(目標)

着工式: 2023年8月

竣工式: 2024年5月

本格操業: 2024年6月



展開事業である「石英製品」、および「装置部品洗浄サービス」の投資や生産規模については現在検討中の為、後日開示が可能なタイミングになりましたら改めてご案内の予定です。従業員に関しては、当初は100名規模を予定していますが、事業規模に応じた増員も随時検討の予定です。

■石英製品とは



高熱処理や化学処理が頻繁に行われる半導体製造工程において、超高純度のシリカガラスからなる石英製品は当社の主力製品の一つです。ウエーハの薄膜生成や拡散プロセス、その他搬送、洗浄工程などの治具、消耗材として利用され、微細化、高純度化の進む半導体プロセスにおいて重要な役割を担っています。半導体製造装置メーカーや半導体デバイスメーカーなどが主要なお客様となります。現在の当社グループの生産拠点は、国内の山形、および中国の杭州、常山、東台にあり、今後は2023年11月竣工を予定しているマレーシア（クリム）工場での生産展開も計画しています。

90秒でわかるフェローテックの石英製品(Youtube 動画)

<https://www.youtube.com/watch?v=UkFyuLmbm34&t>

■装置部品洗浄サービスとは



当社では、半導体とFPD（有機EL・液晶パネル）製造装置の部品洗浄サービスを中国国内で展開しています。純水洗浄、超音波洗浄のほかにサンドブラスターやプラズマ溶射装置も完備しています。半導体デバイスメーカー、FPDメーカーでは生産稼働に応じて、装置や装置部品などに付着した汚れを定期的にクリーニングする要望があり、当社はこのニーズに応えています。現在の生産拠点は中国の銅陵を中心に、上海、天津、大連、四川（内江）、広州の計6か所に構えています。

90秒でわかるフェローテックの装置部品洗浄(Youtube 動画)

<https://www.youtube.com/watch?v=a2baYafHjo&t>

■(株)フェローテックホールディングス会社概要

当社（東証スタンダード：6890）は、1980年に設立され、磁性流体および磁性流体シール製品の技術の中核に、産業界に素材、部品、精密システムソリューションを提供するグローバル企業です。世界の半導体、自動車、バイオメディカル、家電民生品等の各産業を下支えています。

商号	: 株式会社フェローテックホールディングス
代表者	: 代表取締役社長 賀 賢漢
所在地	: 〒103-0027 東京都中央区日本橋 2-3-4 日本橋プラザビル
設立	: 1980年(昭和55年)9月27日
市場	: 東証スタンダード(1996年10月当時の店頭市場に上場)
資本金	: 28,210(百万円) / 2022年3月31日現在
連結売上高	: 133,821(百万円) / 2022年3月期
従業員数	: 連結 9,348名/単体 71名 / 2022年3月31日現在
連結子会社数	: 56社(内、海外52社) / 2022年3月31日現在
会社の特長	: ①ニッチトップ戦略 ②M&A戦略 ③グローバル戦略
主力事業	: ●半導体等装置関連事業 半導体製造装置向けの治具・消耗材に使用されるマテリアル製品(石英・シリコン・セラミックス・CVD-SiC)、真空シール・金属加工、その他部品洗浄サービスなど ●電子デバイス事業 磁性流体、サーモモジュール(温度管理デバイス)、パワー半導体絶縁基板など
グローバル拠点	: 日本、米国、ドイツ、ロシア、中国、台湾、韓国、シンガポール、マレーシア
URL	: https://www.ferrotec.co.jp/

■当社製品の御紹介

◇セラミックス◇



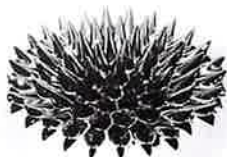
◇CVD-SiC(炭化ケイ素)◇



◇真空シール◇



◇磁性流体◇



◇サーモモジュール◇



◇パワー半導体絶縁基板◇



以上

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

株式会社フェローテックホールディングス IR室 IR・広報部

内田 晋、ダニエル・トビー

TEL : 03-3281-8186

FAX : 03-3281-8848

MAIL : uchida-s@ferrotec.co.jp

danieltoby@ferrotec.co.jp